

日本学術振興会 R025 先進薄膜界面機能創成委員会

リトリート学習会 2024 プログラム

日程：2024年7月18日（木）～19日（金）

TKP 東京駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム 1A /ハイブリッド開催

第1日目	第2日目
<p>9:30-9:40 開会挨拶 田畑 仁（東京大学）</p> <p>司会 薄膜工学の基礎 9:40-10:25 薄膜の基礎（45分） 近藤 高志（東京大学） 10:30-11:15 薄膜の応用（45分） 北川 雅俊（都市活力研究所） Online</p> <p>薄膜評価・作製法（1） 11:20-12:05 力学的・機械的性質の評価（45分） 佐々木 信也（東京理科大学） Online</p>	<p>司会 薄膜の機能と応用（1） 9:30-10:15 半導体薄膜 ～シリコン～（45分） 浅野 種正（九州大学） 10:20-11:05 半導体薄膜 ～化合物～（45分） 藤原 康文（立命館大学） 11:10-11:55 磁性薄膜（45分） 齊藤 伸（東北大学）</p>
<p>12:05-12:50 休憩（45分）</p>	<p>11:55-12:40 休憩（45分）</p>
<p>司会 新トピックス（1） 12:50-13:10 有機無機複合薄膜（20分）</p> <p>13:15-14:00 結晶構造評価（45分） 酒井 朗（大阪大学） 14:05-14:50 薄膜の光学的性質（45分） 潮 嘉次郎（㈱ニコン）</p> <p>14:50-15:10 休憩（20分）</p> <p>司会 薄膜評価・作製法（2） 15:10-15:55 膜厚・形状評価（45分） 田畑 仁（東京大学） 16:00-16:45 物理気相成長（45分） 須田 淳（名古屋大学） 16:50-17:35 化学気相成長（45分） 杉山 正和（東京大学）</p> <p>新トピックス（3） 17:40-18:00 ワイドギャップ半導体（20分）</p>	<p>司会 新トピックス（2） 12:40-13:00 二次元材料（20分） 橋本 明弘（福井大学）</p> <p>薄膜評価・作製法（3） 13:30-14:15 組成・状態分析（45分） 宮崎 誠一（広島大学） 14:20-15:05 薄膜の化学的性質（45分） 徳田 崇（東京工業大学）</p> <p>15:05-15:25 休憩（20分）</p> <p>司会 薄膜の機能と応用（2） 15:25-16:10 有機薄膜（45分） 関谷 毅（大阪大学） 16:15-17:00 誘電体薄膜（45分） 大見 俊一郎（東京工業大学）</p> <p>17:00-17:10 閉会挨拶 田畑 仁（東京大学）</p>
<p>18:10-20:10 討論会 ～R025 委員会リトリート学習会のあり方について～</p>	